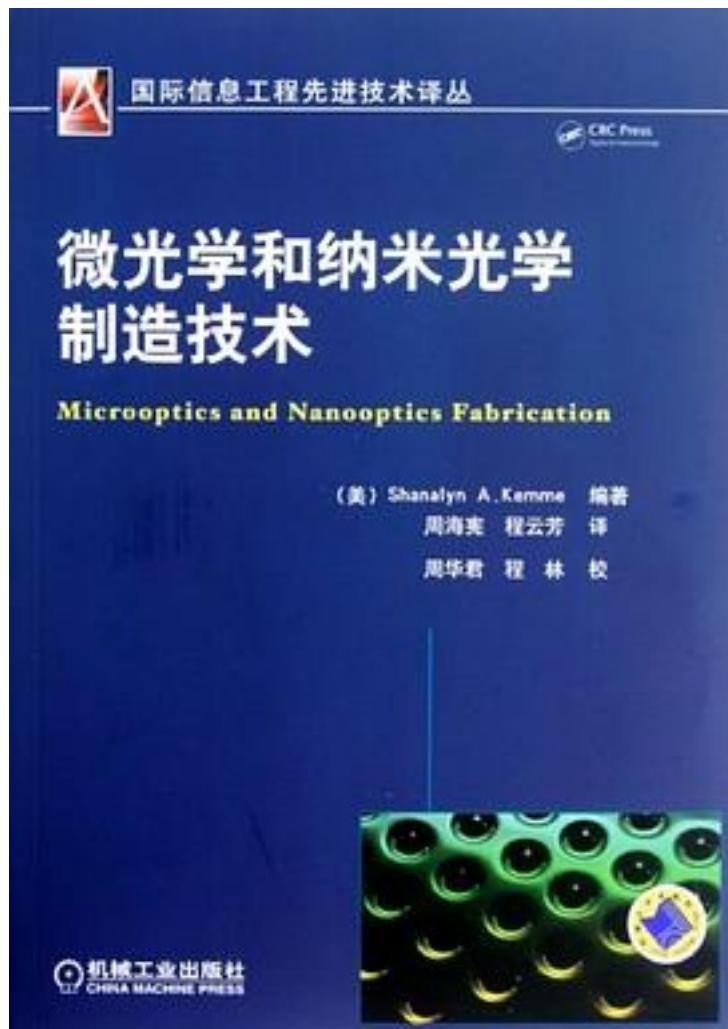


微光学和纳米光学制造技术



[微光学和纳米光学制造技术 下载链接1](#)

著者:Shanayn Kemme

出版者:

出版时间:2012-9

装帧:

isbn:9787111394488

《国际信息工程先进技术译丛:微光学和纳米光学制造技术》详细介绍了微光学和纳米

光学元件成功的、最新的制造工艺，重点强调了关键性的专业技巧，提供了最新的技术信息，内容包括面浮雕衍射光学元件、微光学等离子体刻蚀加工技术、使用相位光栅掩模板的模拟光刻术、光学器件的电子束纳米光刻制造技术、纳米压印光刻技术和器件应用、平面光子晶体的设计和制造、三维（3D）光子晶体的制造——钨成型法。

《国际信息工程先进技术译丛·微光学和纳米光学制造技术》参编作者都是微纳米光学制造技术领域的专家，代表了当今微光学加工的领先水平。可供光电子领域从事光学仪器设计、光学设计和光机结构设计（尤其是从事光学成像理论、微纳米光学研究）的工程师使用，也可以作为大专院校相关专业本科生、研究生和教师的参考书。

作者介绍:

目录:

[微光学和纳米光学制造技术 下载链接1](#)

标签

光学

评论

[微光学和纳米光学制造技术 下载链接1](#)

书评

[微光学和纳米光学制造技术 下载链接1](#)